

## Высший пилотаж: для по базовых школ

Уважаемые коллеги, добрый день!

Приглашаем ваших учащихся принять участие во Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» (организатор – НИУ ВШЭ). Ссылка на сайт: <https://olymp.hse.ru/projects/>

Конкурс Включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения РФ, дипломанты которых могут стать претендентами на получение гранта Президента Российской Федерации. При поступлении в НИУ ВШЭ конкурс дает от 6 до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ победителям и призерам в зависимости от выбранного направления участия.

На конкурс принимаются **исследовательские и проектные работы** по 25 конкурсным направлениям, приглашаются учащиеся **9-11 классов**. Уверены, что у старшеклассников за первое полугодие в рамках реализации проектной и исследовательской деятельности есть материал для представления на конкурс и внешней экспертизы. **Дедлайн по загрузке работ – 25 января.**

Мы подготовили рассылки для ваших учащихся в зависимости от профиля класса (во вложении – файлы по наименованию).

**Для классов гуманитарного блока** будет интересно участие в конкурсных направлениях

- Лингвистика
- Медиакоммуникации
- Филология

**Для классов социально-гуманитарного блока** будут интересны конкурсные направления

- Востоковедение
- Культурология
- Международные отношения
- Управление государством
- Урбанистика: городское планирование
- Философия

**Для классов социально-экономического направления** будут интересны конкурсные направления

- Бизнес-информатика
- Предпринимательство
- Экономика

**Для классов биологического направления** будет интересно направление

- Психология

*С уважением,*

*Ольга Васильевна Грошева, к.э.н.*

*координатор проекта "Базовая организация",*

*эксперт [Центра взаимодействия с регионами](#)*

*Дирекции по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ*

*Тел.: (495) 772-95-90\*22994; 8-916-993-75-98*

*email: [ogrosheva@hse.ru](mailto:ogrosheva@hse.ru)*

*101000, г.Москва, Мясницкая улица, д.13, стр.4, каб. 202*